



Politechnika Wroclawska

**Uchwała nr 860/38/2016-2020  
Senatu Politechniki Wroclawskiej  
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  
w dyscyplinie nauki fizyczne dr inż. Annie Sitek**

§ 1

*Senat Politechniki Wroclawskiej, działając na podstawie z art. 179 ust. 1 oraz art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę–Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U., poz. 1669 ze zm.) i art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U., poz. 1818), nadaje dr inż. Annie Sitek stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący Senatu  
Rektor Politechniki Wroclawskiej

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

**Za zgodność  
z oryginałem**

19.12.2019r

**Sekretarz Senatu**

*M. Kałuża*

**Mgr Małgorzata Kałuża**